PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-097146

(43) Date of publication of application: 30.03.1992

(51)Int.CI.

G03B 33/12

G02F 1/13

(21)Application number: 02-210349

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

10.08.1990

(72)Inventor: ETO MASAKATA

FUKUDA KYOHEI ONO YOSHIMASA

(54) SIX-PLATE PROJECTING SYSTEM LIQUID CRYSTAL PROJECTOR (57)Abstract:

PURPOSE: To improve the utilization efficiency of light by providing a polarizing beam splitter which splits natural light from a light source into two polarized light beams and making the polarized light beams incident on respective liquid crystal panels without through a polarizing plate.

CONSTITUTION: An R picture is formed by an R light source lamp 1Ra reflection mirror 2Rthe polarizing beam splitters 3R and 4Rreflectors 5R and 6Rand liquid crystal panels 7R and 8Rand a G picture is formed by a G light source lamp 1Ga reflection mirror 2Gthe polarizing beam splitters 3G and 4Greflectors 5G and 6Gand the liquid crystal panels 7G and 8Gthen a B picture is formed by a B light source lamp 1Ba reflection mirror 2Bthe polarizing beam splitters 3B and 4Breflectors 5B and 6Band the liquid crystal panels 7B and 8B. After forming the respective RG and B picturesthey are synthesized by a dichroic prism 30 and projected by a projecting lens 40 in one system. Thusthe utilization efficiency of the light is improved.

⑲ 日本国特.許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-97146

®Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)3月30日

G 03 B 33/12 G 02 F 1/13 7316-2K 8806-2K

審査請求 未請求 請求項の数 11 (全13頁)

❷発明の名称 六板投写方式液晶プロジェクタ

②特 願 平2-210349

②出 願 平2(1990)8月10日

⑫発 明 者 江 渡 正 容 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 所家電研究所内

⑦発明者 福田 京平 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 所家電研究所内

@発 明 者 小 野 義 正 茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研 究所内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

砂代 理 人 弁理士 小川 勝男 外1名

明 細 書

- 発明の名称 六板投写方式液晶プロジェクタ
- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 液晶パネルを複数枚用いる液晶プロジェクタにおいて、R、G、Bの三色光源と、各色ごとに配置した二枚一組の液晶パネルと、前記液晶パネルからの三色光を合成する色合成系と、色合成した光を投写する投写レンズからなることを特徴とする六板投写方式液晶プロジェクタ。
 - 2・被品パネルを複数枚用いる被品プロジェクタ において、白色光源と、前記白色光源からの光 をR、G、Bの三色に分離する色分離系と、前 記三色ごとに配置した二枚一組の被晶パネルと、 前記被晶パネルからの三色光を合成する色合成 系と、色合成した光を投写する投写レンズから なることを特徴とする六板投写方式被晶プロジェクタ・
- 3. 被晶パネルを複数枚用いる被晶プロジェクタ において、白色光源からの光をR、G、Bの三

- 色に分離する色分離系と、前記各色ごとに配置した二枚一組の被晶パネルと、前記被晶パネルからの三色光をそれぞれ投写する投写レンズとからなることを特徴とする六板投写方式被晶プロジェクタ。
- 4 ・ 被品パネルを複数枚用いる液晶プロジェクタ において、 R 、 G 、 B の三色光源と、 各色ごと に配置した二枚一組の液晶パネルと、 前記液晶 パネルからの三色光をそれぞれ投写する投写レ ンズとからなることを特徴とする六板投写方式 液晶プロジェクタ。
- 5. R、G、B単色自然光をそれぞれ直交する二つの偏光に分離する手段を設け、前記偏光を各色毎に設けた二枚の被晶パネルに入射して一つのスクリーン上に投写表示することを特徴とする六板投写方式被晶プロジェクタ。
- 6 · R · G · B 単色自然光をそれぞれ二つの光に 分離する手段を設け、分離した光を各色毎に設 けた二枚の被晶パネルに入射し、一つのスクリ ーン上に投写表示することを特徴とする六板投

写方式被晶プロジェクタ・

- 7. 請求項1ないし6において、色毎に設けた前記二枚の液晶パネルは、スクリーン上の投写画像と同じ画素数であり、前記二枚の液晶パネルを重ねて投写する六板投写方式液晶プロジェクタ・
- 8. 請求項1ないし6において色毎に設けた前記 二枚の被晶パネルの重ね合わせとして、水平方 向の画素を互いに補間するようにしてスクリー ン上に投写表示する六板投写方式被晶プロジェ クタ・
- 9. 請求項1ないし6において、色毎に設けた前 記二枚の被晶パネルの重ね合わせとして、垂直 方向の画素を互いに補間するようにしてスクリ ーン上に投写表示する六板投写方式被晶プロジ ェクタ。
- 10. 請求項 1 ないし 6 において、色毎に設けた前記二枚の被晶パネルの重ね合わせとして、水平及び垂直方向の画素を互いに補間するようにしてスクリーン上に投写表示する六板投写方式被

合成投写方式がある。

- (1) ミラー合成による1レンズ投写方式(49~54頁)、
- (2) ブリズム合成による 1 レンズ投写方式 (61~66頁)、
- (3) スクリーン上での合成による 3 レンズ投写 方式 (55~60頁)

〔発明が解決しようとする課題〕

いずれの従来方式でも、白色光源からRGBの 単色光を分離し、それぞれの単色光を被晶パネル で変調し、スクリーン上で合成表示している。

ここで液晶パネルは入射する光を O N / O F F する単なるスイツチであるが、セットの大きさおよびスクリーン上の 幇 細度、 輝度などの 画質を左右する重要な部品である。

セットの小形・軽量化、表示画面の高輝度高精 細化を達成するためには、この液晶パネルの課題 として小形化、高精細化、高関口率化が挙げられ る。具体的には、下記の方法によって達成される。

(1) パネルの小形化→セットの小形化

品プロジェクタ・ ontho

- 11. 請求項1ないし6において、色毎に設けた前 記二枚の液晶パネルは偶数フィールドの画面表 示を行う液晶パネルと奇数フィールドの画面表 示を行う液晶パネルであって、前記被晶パネル をスクリーン上に投写表示する六板投写方式液 品プロジェクタ。
- 3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は液晶パネルを用いた投写形ディスプレイ装置に係り、特に、高輝度高精細な画像を投写表示する液晶プロジェクタの光学構造および投写方法に関する。

(従来技術)

被品投写形は、一枚のパネルを用いる単板方式、あるいは、RGBごとのパネルを三枚用いる三板方式がある。表示の特細度および輝度は後者の三板投写方式の方が原理的に勝れる。

この三板方式には、「テレビジョン学会技術報告」 VOL. 13、NO.53で報告され三つの

- (2) パネルの画素数増加(高精細化)→表示画面 の精細度向上
- (3) 開口率の向上→表示画面の輝度向上

しかし、「液晶パネルのサイズを小さくすること (小形化)」、「精細度を上げること (画素数向上)」および「開口率を上げること」は互いに反することであり、小形なセットで高精細かつ高輝度な画面を得ることは容易ではない。

また、被晶パネルはその入射側に偏光子、出射側に検光子としての偏光板を二枚用いており、偏光板の性質上入射自然光の半分を吸収してしまうため、液晶パネルを用いた従来のプロジェクタは光の利用効率が悪いという問題がある。

[課題を解決するための手段]

光源からの自然光を二つの偏光に分離する偏光 ビームスプリッタを設け、これら偏光をそれぞれ の被晶パネルに偏光板を介さずに入射する。

(作用)

粧品板は傷光子で傷光した光を印加電圧で旋光 方向を制御し、検光子によって旋光方向を検出す ることにより、入射光を変調して擴淡画像を表示 する。

自然光は入射面に対して直交するP被と入射面に対して平行するS被とからなりたち、偏光板はP被を吸収してS被を透過するために、偏光板によって自然光の半分が失われてしまう。被晶パネルを用いたプロジェクタで光の利用効率を低下させる主原因である。

光源からの自然光をあらかじめ二つの偏光する 光に分離し、各偏光をそれぞれの液晶パネルに入 射することにより、

- (1) 偏光子による P 波光の吸収を防ぎ、光の利用効率を向上する。
- (2) 単色の自然光に対して被晶パネルを二枚配置することが可能となるため、このパネルを重ね合わせて明るさを二倍とすることができる。
- (3) 表示画像を二枚のパネルで互いに補間するように合成できるため、表示将細度を被品パネルの二倍とすることができる。

本発明によって、光の利用効率を従来のほぼニ

頭ランプ1 G、反射鏡 2 G、 G 光ビームスプリッタ 3 G および 4 G、反射版 5 G および 6 G、 液晶パネル 7 G および 8 G で行い、 B 画面の形成は B 光源ランプ 1 B、 反射鏡 2 B、 偏光ビームスプリッタ 3 B および 4 B、 反射板 5 B および 6 B、 液晶パネル 7 B および 8 B で行う。 各 R、 G、 B 画面を形成後、ダイクロイックプリズム 3 O で合成し、一系統の投写レンズ 4 O で投写している。

ここで各偏光ビームスプリッタ 3 R と 4 R 、 3 G と 4 G 、 3 B と 4 B において、それぞれ三色光R、G、B のビームスプリット面 2 O R と 2 1 R、2 O G と 2 1 G、2 O B と 2 1 B が主要機能部であり、ダイクロイックプリズム 3 O は R 反射面 3 5 R およびB 反射面 3 6 B が主要機能部である。

第1回において、三色 R、 G、 Bの画面形成は、 用いる光の波長域がそれぞれで異なっているが、 いずれの画面形成にづいてもその動作、原理は同 じである。

・すなわち、R画面形成については、

(1) R光源1Rからの赤色光源を反射鏡2Rで反

倍、表示精細度を二倍とすることが可能である。 【実施例】

本発明に基づく六板パネルによる高精細高輝度 プロジェクタの基本光学系の実施例について第1 図ないし第19図を用いて説明する。

六板パネルの基本投写系として

- (1) 三光源 ーレンズ投写方式
- (2) 一光源 一レンズ投写方式
- (3) 一光源三レンズ投写方式
- (4) 三光源三レンズ投写方式

が考えられる。以下、これらの実施例を、順次、 詳細に説明する。

第1回に、本発明に基づく高精細高輝度プロジェクタにおいて、六板パネルを用いた三光源ーレンズ投写方式による第一実施例の基本光学系構成図を示す。

第1図の構成において、R画面の形成はR光源ランプ1R、反射鏡2R、偏光ビームスプリッタ3Rおよび4R、反射板5Rおよび6R、液晶パネル7Rおよび8Rで行い、G画面の形成はG光

射集光したのち.

- (2) R色の偏光ビームスプリッタ 3 Rで二つの偏 光に分離し、
- (3) 各二つの偏光をそれぞれR画面用の被晶パネル7R. 8Rで強度変調(旋光)し、
- (4) これら二つのR画面を偏光ビームスプリッタ4 Rで一つのR画面に合成して、

行なう。これらの一連の過程はG、B画面についても同じである。

この過程について、以下の第2回ないし第8回 を用いて詳しく説明する。

第2回は、第1回に示すR、G、B画面形成の 光学配置で共通する部分を抜き出した配置図であ り、第2回(a)は偏光ピームスプリット面20、 反射板(ミラー)5、6、TN(ツイストネマティック)方式の液晶パネル7および液晶パネル8、 ピーム合成面(偏光ピームスプリット面に同じ) 21からなり、第2回(b)はダイクロイックプリ ズム30、投射レンズ40からなる。

光源からの光は自然光であり、偏光特性を持っ

特別平4-97146 (4)

ていない。すなわち、偏光ビームスプリット面20への入射光は、入射面に対してその光の電場方向が垂直な偏光成分(S 波)および平行な偏光成分(P 波)から成り立っていると考えられる。以下、光の偏光方向を主体に、第2回(a)、(b)に示す光学系の動作を説明する。

- (1) P被とS被からなる自然光を偏光ビームスプリット面20に入射する。
- (2) 偏光ビームスプリット面 2 0 では P 波を選択 して透過し、S 波を反射する。
- (3) 透過した P 波は、
- ①反射板5で反射し、P放として液晶パネル7に 入射する。
- ② P 彼は T N 液晶パネル 7 内部で旋光 (= 液晶の 捻じれ角: 通常 9 0 度) し、
- ③被晶パネル7からはS波として、ビーム合成面21に出射する。
- (4) 反射した S 波は、
- ①反射板 6 で反射し、 S 波として被晶パネル 8 に 入射する。

なお、第2回における液晶パネル7 および 8 による画面合成の方法には様々な実施例が考えられる。以下、代表的な四つの画面合成の実施例を説明する。

第一の方法は第3回に示すように、 画素数が表示画素数に等しく、かつ、互いに同じ画素配置のパネルを用いて画面合成する方法である。

この方法の利点は、光の利用効率が従来の三板方式に比べて高いことである。第3回におれて高いことである。第3回におれて高いことである。第3回におれても回ったれた。これでは、から変調したが、通常を変調している。ののでは、からないのはは、なが、ないのはは、ないのはは、ないのはは、ないのはは、ないのはは、ないのである。

しかし、この第3回の合成方法では従来の三板

② S 波はTN液晶パネル 8 内部で旋光(二液晶の 捻じれ角:通常90度)し、

① 被品パネル 8 からは P 波として、ビーム合成面 2 1 に出射する。

- (5) ビーム合成面21では、P波を選択透過し、 S波を反射する。
- (6) P 被と S 被 からなる自然光 がビーム合成面 2 1 から出射する。

上記は光源の色を特定していないが、いずれの R、G、B光についても成立し、

- (7) 形成した各R、G、Bの単色光は第1回のダイクロイックプリズム30に入射し、
- ① R 光は R 反射面 3 5 で反射し、
- ② B 光は B 反射面 3 6 で反射し、
- ③G光はR反射面35およびB反射面36のいずれも誘過し、
- ④ダイクロイックプリズム30からはR+G+Bの合成光が出射する。
- (8) R + G + B の合成光は投写レンズ4 0 で投写される。

方式と同様に、一枚被晶パネルで表示できる精細 度を越える高精細な画像表示ができない。以下に 第4図で理由を説明する。

第4回に、 画素の寸法が大きいパネル(a)と小さいパネル(b)の 画素部構成を模式的に示す。

第4図(a)の画素部は水平寸法が Ph、垂直寸法が Pvであり、チャンネルの長さしおよび 幅Wの 溶膜トランジスタ (以下TFT) 1000 が ートを駆動するゲートライン 120 j および 120 j + 1、TFT 100 のドレインを 駆動するドレインライン 110 i および 110 i + 1 から構成される。

第4回(b)の画素部は水平寸法がPh'、垂直寸法Pv'であり、チャンネルの長さLおよび幅W'のTFT200、面積S1c'の液晶電極部201、TFT200のゲートを駆動するゲートライン220jおよび220j+1、TFT200のドレインを駆動するドレインライン210iおよび210i+1から構成される。

通常、両者は同じプロセスで設計するためTFTパネルを製作するためのマスクパターンピッチMは等しく、また、TFTの特性を維持するためにそのチャンネル長しも等しくしている。これは、パネルの高精細化を狙って画素寸法を第4図(a)から(b)に小さくするには、被品電優部101の面積S1cを小さくせざるを得ないことを意味する。この結果、被品電優部201の面積S1c′が画素部の中で相対的に小さくなる。

被品電優部201は画素部の実質的な関口部に相当し、この面積が画素部の総面積ShxSvに比べて小さくなることは、パネルの高精細化によって関口率が低下することを意味する。高精相化を押し進めると関口率が低下して画面の輝度が不十分となるため、実用的な限界(たとえば20%)で決まるある一定の精細度までのパネルしか作れないことになる。二枚の同じパネルを重ねて合成しているため、第一の方法ではこのパネルの解細度以上の画像表示ができないことがわかる。

第一の方法に対して第二の方法はパネルの精細

度以上の表示を得る方法であり、この実施例を第 5 図ないし第 8 図に示す。

第5回は、垂直方向の画素を互いに補完するような二枚のパネル!、IIを合成表示して、パネル特細度以上の高精細な表示画像を得る実施例である。

第5図において、第5図(a)に示す合成表示画面の画素数は水平m画素、垂直n画素であり、第5図(b)、(c)に示す二枚の被晶パネルI、IIの画素数は水平m画素、垂直n/2 画素である。二枚の被晶パネルは垂直方向の画素数が表示の半分であり、被晶パネルでの画素数不足分を互いに補間することによって一枚の高精細画像を得る構成である。

第5図に示す構成のメリットは、高精細な表示 画像を一枚パネル(単色画像の場合は一枚パネ ル:カラーの場合は三枚パネル)で実現するのに 比べてパネルの開口率を大きく出来ることである。

第6回に、第5回における被晶パネルⅠ、Ⅱの 画素部構成を模式的に示す。

- (a) の画素部は水平寸法が P h 、垂直寸法が 2 P v であり、 T F T 3 0 0 j i 、面積 S 1 c の被 品電極部 3 0 1 j i 、 T F T 3 0 0 j i のゲート を 駆動するゲートライン 3 2 0 j および 3 2 0 j + 1 、 T F T 3 0 0 j i の ドレインを駆動するド レインライン 3 1 0 i および 3 1 0 i + 1 から構 成される。
- (b) の画義部は水平寸法が P h 、 垂直寸法が 2 P v で あり、 T F T 3 0 0 j i ′ 、 面積 S 1 c ′ の 液晶 電極部 3 0 1 j i ′ 、 T F T 3 0 0 j i ′ の ゲートを駆動するゲートライン 3 2 0 j ′ および 3 2 0 j + 1′ 、 T F T 3 0 0 j i ′ の ドレイン を 駆動するドレインライン 3 1 0 i ′ および 3 1 0 i + 1′ から構成される。

Pvは表示画像を一枚パネル(単色画像の場合は一枚パネル:カラーの場合は三枚パネル)で実現する従来パネルでの垂直方向の画素ピッチである。本実施例での第6回に示す画素部では垂直方向のピッチが従来ピッチの二倍である2Pvとしている。すなわち、従来パネルに比べて画素部

関口率を大きく取ることができる。但し、被晶パネル7と8とは互いに垂直方向の補間を行なうことを考慮して、第6回に示す被品電極部301ji、301ji、は西素部の面積の約半分にとり、さらに互いに重ならないように液晶パネル7では西素部上部に液品電極部を配置し、液晶パネル8では下部に配置している。

第5回に示すパネルの本実施例では、パネル上での開口率は約50%であり、合成表示画面上での開口率は約100%となる。被晶パネル7、8の開口率が50%であり、光の利用効率は第3回に示すパネルでの表示に比べて低いが、第3回のパネルで実現できない精細度を実現できるという効果がある。

また、インタレース走査を行なっているテレビ 画像を表示する場合、奇数フィールドと偶数フィ ールドの画面を各被晶パネルで別々に表示するこ とが可能であり、垂直解像度を向上できるという 効果がある。

その他、第5回に示す実施例以外のパネル組合

せとして、

- (1) 第7図に示すような水平方向の画素を互いに 補間する二枚のパネルフ、8による組合せ、
- (2) 第8図に示すような水平および垂直方向(すなわち斜め方向)の画素を互いに補間する二枚のパネル7、8による組合せ、

が考えられる。いずれの実施例でも一枚のパネル で実現できる精細度以上の高精細な表示画像を得 ることができる。

以上、三光源一レンズ方式の実施例として、六 板パネルで形成した三色R、G、Bの被晶画面を ーレンズにて合成投写する基本光学系について、 第1回ないし第8回を用いて説明した。

三光源一レンズ方式の実施例としては第1図の 構成が全てではなく、たとえば、第9図のように 液晶パネルの配置を変えた構成も可能である。す なわち、第9図では、液晶パネル7R′、8R′、 7G′、8G′、7B′、8B′の配置のみが第 1図と異なっており、その他の配置は第1図と同 じような光学配置である。細かな部品配置の違い はあるが第9回は第1回とまったく同じ効果を得ることができる。

また、第1回ではR、G、Bの色合成をダイクロイックプリズム30で行なっているが、このダイクロイックプリズム30を他の色合成用素子に替えても本発明の効果は同じである。その一例として第10回に示すように、反射ミラー53B、R光反射のダイクロイックミラー51RおよびG光反射の51Bを用いて色合成することもできる。

さらに、第10図は第1図に示す光学系と同様、 P被、S被を水平方向(模方向)に分離しているが、第11図(a)、(b)に示すように、垂直方向 (擬方向)に分離することも可能である。この第 11図に示す実施例の方が、光学系の横方向の広がりが小さいという光学配置上の効果がある。光源利用効率は、第1図、第9図、第10図のいずれの実施例でも同じである。

なお、第10図に示す実施例は構成を見易くするために、被晶パネル3、4から投写レンズ40までの距離(バックフォーカス)を長くしている。

第12回に示すように、光学配置を変えてこの パックフォーカスを短くすることも可能である。 光学配置上の違いはあるが、第12回も第10回 と同じ三光源一レンズ投写方式で、色合成をダイ クロミラー51R、51Gで行なう実施例である。

一光源ーレンズ投写方式の実施例は第13回に 示す構成が基本となる。第13回の構成では、

① 白色光源1 W と反射鏡2 W からなる光源からの白色光を用い、

②白色光を、B光反射のダイクロイックミラー50B、R光反射のダイクロイックミラー50R およびミラー53Bで構成する色分光系でR、G、Bの単色光に分光し、

③各単色光を偏光ピームスプリッタ 3 で P 波、 S 波に分け

③それぞれのP波、S波を別々の被晶パネル5、6で強度変調し、

⑤ P 波、 S 波の画面を偏光ビームスプリッタ 4 で 一枚の単色画像に合成し、

⑥これらの単色画面を反射ミラー53B、R光反

射のダイクロイックミラー51R、G光反射のダイクロイックミラー51Gで構成する色合成系で ー枚のカラー画像に合成する。

上記で、①②⑤は第1図と異なり、③④⑤は第1図と同じである。第13図は光源1Wが白色光源1灯である点を除けば、光の利用効率などについての効果は第1図の実施例と同じである。

なお、第13回に示す光学系では、 P 波、 S 波を水平方向に分離しているが、第14回(a)、 (b) に示すように垂直方向に分離することも可能である。この第14回に示す実施例の方が、光学系の 横方向の広がりが小さいという光学配置上の効果

一光源三レンズ投写方式の実施例は第15図に示す構成が基本となる。第15図は、第13図での反射ミラー53B、R光反射のダイクロイックミラー51Gを、それぞれ投写レンズ40B、40G、40Rで置き換えた構成である。ダイクロイックミラーを用いた色分離の方法にも様々な方法があ

特開平4-97146 (7)

り、第13図におけるR、Gのミラーを交換した 配置も可能であって、第15図にはその交換した ミラー配置を用いて示した。

三レンズ投写方式ではR、G、B単色画面の合成は投写したスクリーン上で行う。色合成系が無いので光学構成が簡単になるという光学系構成上の効果がある。光の利用効率に関する効果は、第1図の実施例と同等である。

なお、第15図に示す光学系は第13図と同様、 P波、S波を水平方向に分離しているが、第16. 図(a)、(b)に示すように垂直方向に分離すること も可能である。第14図と同様、この第16図に 示す実施例は、光学系の横方向の広がりが小さい という光学配置上の効果がある。

三光源三レンズ投写方式の実施例は第17回に 示す構成が基本となる。第17回は第15回においてダイロクイックミラー50B、50Gおよびミラー53Rを、それぞれ「光源1Bと反射鏡 2 B」、「光源1Gと反射鏡2G」および「光源 1 Rと反射鏡2R」に置き換えた構成である。第

の偏光を各被晶パネルに入射して高輝度画面ある いは高精細画面を実現していた。

光の利用効率を目的とするならば上述のように偏光ビームスプリッタを用いた構成が優れるが、高精細な画面を目的とするならばハーフミラーを用いた構成でも可能である。この実施例を第19 図に示す。

第19回(a)は、第1回における個光ビームスプリッタ3Rと4R、3Gと4G、3Bと4Bをそれぞれハーフミラー60Rと61R、60Gと61G、60Bと61Bに置き換え、さらに第1回の被晶パネル7Rと8R、7Gと8G、7Bと8Bを表示パネル70Rと80R、70Gと80G、70Bと80Bに置き換えた構成である。第19回(a)に示す表示パネル70Rと80R、70Gと80G、70Bと80Bは、第19回(b)に示すように被晶パネル71と偏光板72、73から構成されている。

第19回(a)は第1回と同様に、三色光頭1R、 1G、1Bからの光をもとに各R、G、Bの単色 17回は色分離および合成用の光学系が無いため、 それぞれR、G、Bの単色画面について光学系が 独立していると考えることができ、光学設計が簡 単であると言う効果がある。光の利用効率に関し ては、第1回の実施例と同等である。

なお、第17図に示す光学系は第15図と同様、 P波、S波を水平方向に分離しているが、第18 図(a)、(b)に示すように垂直方向に分離すること も可能である。第16図と同様、この第18図に 示す実施例は、光学系の横方向の広がりが小さい という光学配置状の効果がある。

以上、六板パネルを用いた本発明の基本投写系として、

- (1) 三光源 ーレンズ投写方式
- (2) 一光源 一レンズ投写方式
- (3) 一光源三レンズ投写方式
- (4) 三光源三レンズ投写方式

について、これらの実施例を説明した。これらい の実施例では、偏光ビームスプリッタを用いて光 源からの自然光をP波、S波に分離し、それぞれ

第19回は従来と同じように偏光板を用いているため、第1回にくらべて光の利用効率は低い。 しかし、二枚の被晶パネルを組み合わせることができるためパネルの精細度以上の高精細な表示が

特開平4-97146(8)

可能であるという効果がある。

〔発明の効果〕

以上実施例の項で説明した通り、本発明によれば、光源からの自然光を二つの偏光する光、あるいは二つの自然光に分離し、これらを二枚の被晶パネルに入射することにより、

- (1) 偏光子による P 波光の吸収を防ぎ、光の利用 効果率を向上できる。
- (2) 単色の自然光に対して液晶パネルを二枚配置することが可能となるため、このパネルを重ね合わせて明るさを二倍とすることができる。
- (3) 表示画像を二枚のパネルで互いに補間するように合成できるため、表示精細度を被晶パネルの 二倍とすることができる。

という効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1図は六板パネルを用いた三光源ーレンズ投 写方式による本発明の一実施例の基本光学系の説 明図、

第2回は第1回に示すR、G、B画面形成の光

第11回は第1回における光の偏光方向を垂直 方向(縦方向)にかえた場合の三光源ーレンズ投 写方式の光学系の説明図、

第12回は第10回の光学配置を変えて投写レンズのバックフォーカスを短くした三光源ーレンズ投写方式の光学系の説明回。

第13回は一光源ーレンズ投写方式の基本光学 系の説明図

第14回は第13回における光の偏光方向を垂直方向に変えた場合の一光源 ―レンズ投写方式の 光学系の説明回、

第15回は一光源三レンズ投写方式の基本光学 系の説明図、

第16回は第15回における光の偏光方向を垂直方向に変えた場合の一光源三レンズ投写方式の 光学系の説明図、

第17回は三光源三レンズ投写方式の基本光学 系の説明図、

第18回は第17回における光の偏光方向を垂直方向に変えた場合の三光源三レンズ投写方式の

学配置で共通する部分を抜き出した説明図、

第3回は画素数が表示画素数に等しくかつ互い に同じ画素配置のパネルを用いた画面合成図、

第4回は画素の寸法が大きいパネル(a)と小さいパネル(b)の画素部構成説明回、

第5回は垂直方向の画素を互いに補間するような二枚のパネル 1、 II を用いた合成表示図、

第6回は第5回における被品パネルⅠ、Ⅱの画 素部構成説明回、

第7回は水平方向の画素を互いに補間する二枚のパネルI、IIによる合成説明図、

第8回は水平および垂直方向(すなわち斜め方向)の画素を互いに補間する二枚のパネルⅠ、Ⅱによる合成説明図、

第9回は第1回において液晶パネルの配置を替えた三光源ーレンズ投写方式の光学系の説明回、

第10回は第1回でのダイクロイックプリズムによる色合成をダイクロイックミラーによる色合成に代えた三光源ーレンズ投写方式の基本光学系の説明回、

光学系の説明図

第19図は第1図における偏光ビームスプリッタをハーフミラーに置き換えた場合の三光源ーレンズ投写方式の基本光学系の説明図である。

1 …………光源ランプ

2 … … … ... 反射鏡

3、4………偏光ビームスプリッタ

5、6……...反射板

7、8……被晶パネル(偏光板無し)

30 ダイクロイックプリズム

4 Ò … … … 投写レンズ

50、51…ダイクロイックミラー

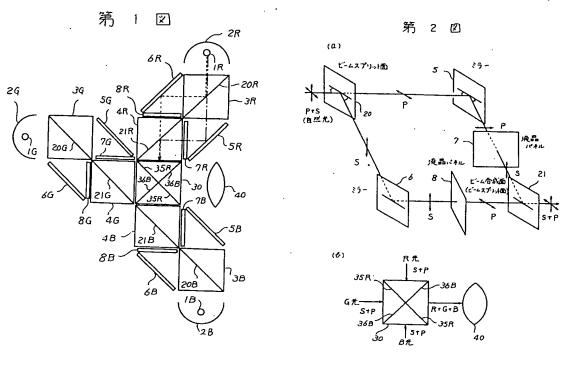
60,61 ... ハーフミラー

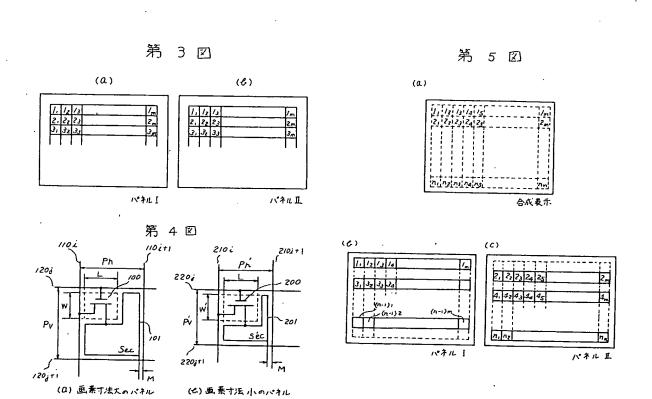
70、80…被晶パネル(偏光板あり)



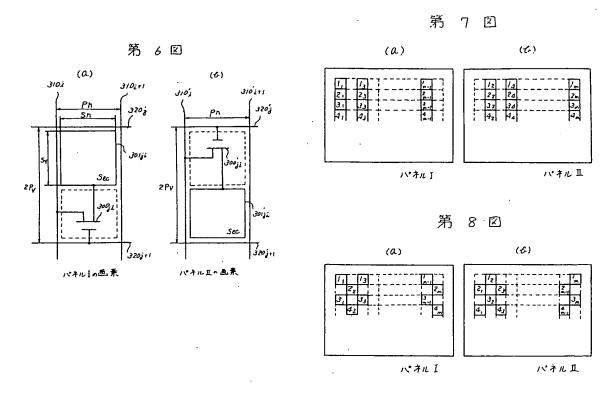
代理人弁理士 小 川 勝

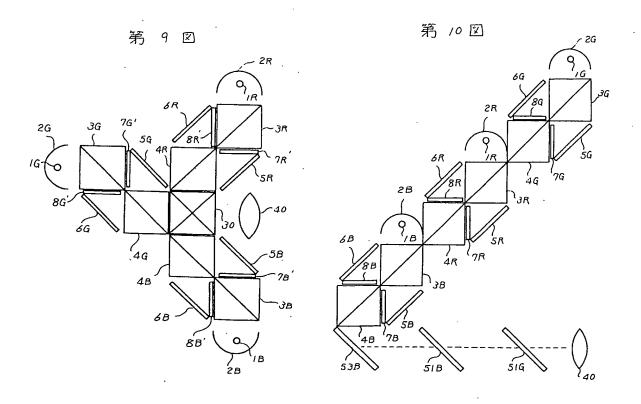
特開平4-97146 (9)



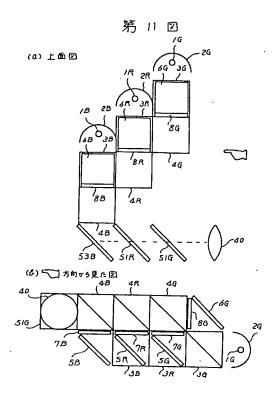


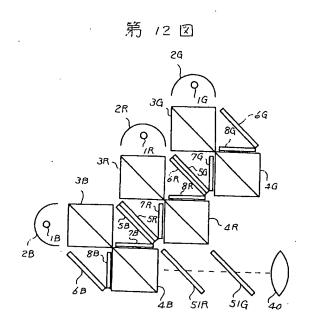
特開平 4-97146 (10)

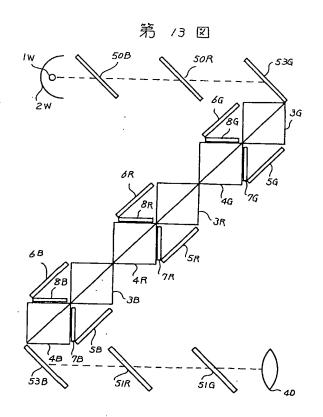


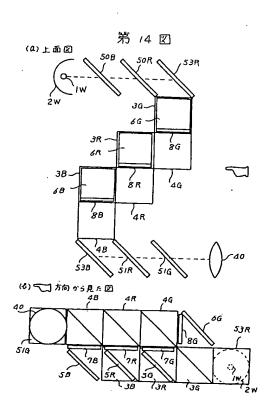


特開平 4-97146 (11)





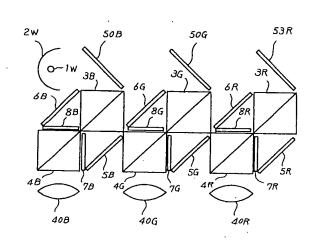


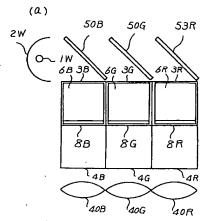


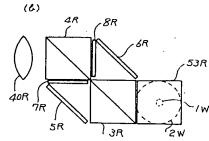
狩開平4-97146 (12)

第 /6 図

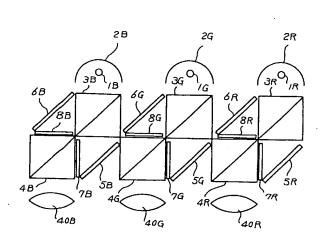
第 /5 図



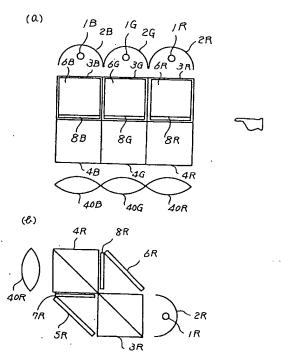




第 /7 図



第 18 図



持開平 4-97146 (13)

